

パブコメ集計結果
(後天的ゲノム修飾のメカニズムを活用した創薬基盤技術開発(ゲノム修飾))

1. 総数: 1件

2. 賛否について:

○賛成:	0件
○賛成だが施策の改善見直しの意見を含むもの:	0件
○反対:	1件
計	1件

(賛否の考え方)

- ・主旨に賛成の文意を含むものは全て賛成に判定。
- ・「賛成だが施策の改善見直しの意見のあるもの」は基本的には賛成だが、施策の実施にあたっての改善、見直し方策について記述されているものを集計。

(参考)

①賛成

②賛成だが施策の改善見直しの意見を含むもの

③反対

- ・本件に限らず、NEDO の研究費で基盤的技術の開発を行う意義が不明である。基盤的技術の開発を行うならば、文科省(学振)・JSTの研究費として対応すべきではないだろうか？また、応用への法整備も同時に行うべきである。